CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

ELECTRONIQUE ANALOGIQUE (code ELE 004)

Seconde session samedi 8 avril 2006 9h – 12h

sans documents

<u>Tout résultat donné sans unités sera considéré comme faux</u>

<u>Tout schéma électrique sans orientation des générateurs, des courants et des tensions sera considéré comme faux.</u>

Exercice 1 : Amplification (10 points)

On étudiera le montage amplificateur suivant (figure 1) réalisé à partir d'un transistor MOSFET. L'entrée est représentée par son générateur de Thévenin équivalent R_g et e_g . La charge R_L de l'amplificateur est supposée fixe.

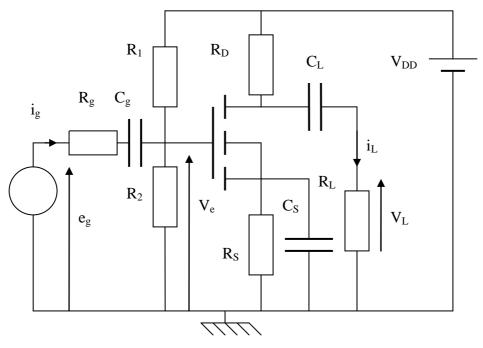


Figure 1

Les caractéristiques du transistor MOSFET sont données sur les figures 2 et 3 suivantes :

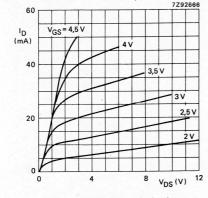


Fig. 2 $V_{SB} = 0$; typical values.

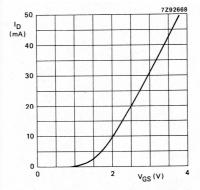


Fig. 3 V_{DS} = 10 V; V_{BS} = 0; typical values.

.....

Les valeurs des résistances du montage sont les suivantes :

 $R_D=180~\Omega$; $R_S=20~\Omega$; $R_L=150~\Omega$; $R_g=100~k\Omega$ et $~R_1//R_2=2M\Omega.$ L'alimentation stabilisée est VDD = 10V.

A) Questions générales.

- 1) Quel est le type d'amplificateur réalisé (Drain commun, source commune, Grille commune) ? Justifier votre choix.
- 2) Quels sont les avantages et inconvénients d'avoir choisi un transistor MOSFET par rapport à un bipolaire pour ce montage ?
- 3) Pourquoi l'utilisation d'un montage de polarisation automatique (R1 = ∞) ne peut être utilisé ?
- 4) Quelle est la valeur de la tension de seuil V_{TH} de ce transistor ? Quels sont les natures (p ou n) du substrat et du canal de ce transistor ?

B) Polarisation

- 1) Dessiner le schéma valable pour la polarisation.
- 2) Donner l'expression de la droite de charge statique et tracer cette droite sur le réseau de caractéristiques. On pourra remettre la feuille annexe avec la copie.
- 3) Le point de fonctionnement que l'on choisit est donné par $I_D = 20$ mA et $V_{DS} = 6V$. En déduire les valeurs des résistances R_1 et R_2 .

C) Schéma équivalent du transistor.

- 1) Dessiner le schéma équivalent petits signaux (basses fréquences) du transistor seul.
- 2) A partir des figures 2 et 3 donner les valeurs numériques des paramètres g_m (transconductance) et g_{ds} (admittance de sortie).

D) Etude de l'amplificateur.

- 1) Dessiner le schéma équivalent en petits signaux de l'ensemble du montage.
- 2) Quelle est l'expression de l'impédance d'entrée de ce montage ? Préciser sa valeur.
- 3) Quelle est l'expression de l'impédance de sortie de ce montage ? Préciser sa valeur.
- 4) Déterminer l'expression et la valeur du gain en tension V_L/V_e et du gain composite en tension $V_L/e_{\rm g}$.
- 5) Déterminer l'expression et la valeur du gain en courant i_L/i_g.

Pour les applications numériques on prendra : g_m = 20 mA/V ; r_{ds} = $1/g_{ds}$ = $1k\Omega$.

Exercice 2 : Filtre actif réalisé à partir d'amplificateurs opérationnels (8 points)

On se propose de déterminer un filtre passe-bande dont le diagramme de Bode asymptotique du module de la fonction de transfert est le suivant :

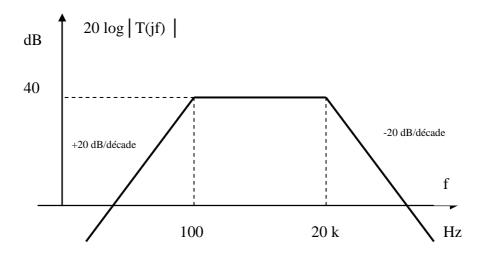
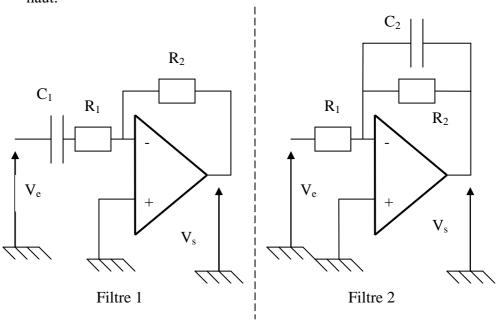


Figure 1

1) Montrer que la fonction de transfert correspondant se met sous la forme

$$\mbox{math\'ematique suivante}: T(jf) = A_0 \frac{j\frac{f}{f_A}}{(1+j\frac{f}{f_A})\cdot (1+j\frac{f}{f_B})} \, .$$

- 2) En déduire les valeurs de A₀, f_A et f_B.
- 3) Montrer qu'on peut réaliser cette fonction de transfert au moyen de deux circuits élémentaires mis en cascade: un filtre passe-bas et un filtre passe- haut.
- 4) On donne les schémas de deux filtres (filtre1 et filtre 2) : Préciser et justifier sans faire de calculs lequel est le filtre passe-bas et lequel est le filtre passe-haut.



- 5) Déterminer les fonctions de transfert $T_1(jf)$ et $T_2(jf)$ de chacun des filtres. Les résistances R_1 (et R_2) sont les mêmes dans les deux montages.
- 6) En déduire les valeurs des éléments R_2 , C_1 et C_2 si R_1 = 10 k $\!\Omega.$

- 7) Les deux amplificateurs opérationnels sont identiques et le constructeur précise la valeur de la fréquence de transition qui est de 1MHz. L'association des deux filtres élémentaires disposés en cascade convient-elle ?
- 8) Pour économiser un amplificateur opérationnel on envisage un seul circuit réalisant la même fonction de transfert à partir d'un seul amplificateur opérationnel. Si la fréquence de transition est toujours de 1MHz, cette solution convient-elle ? Justifier votre réponse.

Exercice 3 : Semi-conducteur. (6 points)

Dans cet exercice on prendra les valeurs suivantes concernant le silicium : La concentration intrinsèque $n_i=1,5\ 10^{10}\ cm^{-3}$ à $300^\circ K.$ Les mobilités sont pour les électrons $\mu_n=150\ cm^2 V^{-1} s^{-1}$ et pour les trous $\mu_p=500\ cm^2 V^{-1} s^{-1}.$ On rappelle également les valeurs des constantes universelles suivantes : $e=1,6\ 10^{-19}\ C$; $k=1,38\ 10^{-23}\ JK^{-1}.$

A Semi-conducteur intrinsèque.

- 1) Rappeler la définition de la concentration intrinsèque
- 2) Calculer la conductivité σ_i et la résistivité ρ_i du silicium intrinsèque à 300°K. Préciser les unités de ces deux grandeurs.
- 3) Calculer la résistance R_i d'un barreau de silicium intrinsèque à 300°K ayant pour longueur l = 5 cm et pour section S = 2 mm2.
- 4) La résistance R_i précédente est maintenant portée à la température de $400^{\circ}K$. Sans effectuer de calculs, indiquez en justifiant votre réponse si la résistance sera nettement plus petite, sensiblement identique ou nettement plus grande que celle obtenue à 300K?

B Semi-conducteur extrinsèque, réalisation d'une jonction.

Un échantillon A de silicium intrinsèque est dopé avec des atomes d'antimoine (Sb) appartenant à la colonne V de la classification périodique des éléments. La concentration en atomes d'impureté est de 10¹⁵ cm⁻³.

- 1) Préciser la nature du matériau obtenu (type P ou type N).
- 2) En déduire les concentrations en électrons libres et en trous de ce semiconducteur extrinsèque.
- 3) On cherche à réaliser une jonction en associant à la partie A une partie B. Quelle est la nature des impuretés à utiliser pour réaliser la partie B et dans quelle colonne se situent ces atomes d'impuretés ?
- 4) On suppose que la concentration des atomes d'impuretés de la partie B est de $10^{17} {\rm cm}^{-3}$. calculer le potentiel de diffusion de la jonction réalisée. On rappelle que

$$V_{d} = \frac{kT}{e} \cdot Ln \frac{N_{A}N_{D}}{n_{i}^{2}}$$

5) Dessiner l'allure du potentiel interne V(x) sans effectuer de calculs littéraux. On supposera que la jonction pn est au repos. On pourra utiliser la feuille annexe pour dessiner l'allure du potentiel interne.

Feuille annexe à remettre avec la copie.

Numéro de copie :

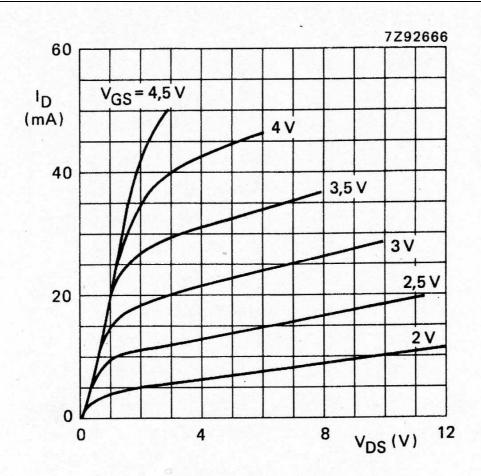
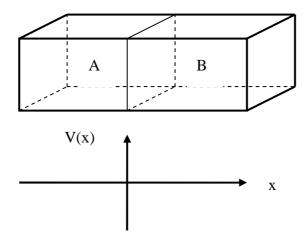


Fig. 2. $V_{SB} = 0$; typical values.

EXERCICE 1



EXERCICE 3